

Warszawa, dn. 10 maja 2022 r.

Uchwała

Komisji Habilitacyjnej dotycząca poparcia wniosku o nadanie doktorowi Pawłowi Piotrowi Michałowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

§ 1

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) Komisja Habilitacyjna powołana przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej uchwałą nr 167/III/2021, w składzie:

1. prof. dr hab. Michał Żelechower – przewodniczący,
2. dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni – sekretarz,
3. dr hab. Dariusz Chrobak, prof. uczelni – recenzent,
4. prof. dr hab. inż. Leszek Klimek – recenzent,
5. dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. uczelni – recenzent,
6. dr hab. Wojciech Stępniewski, prof. uczelni – recenzent,
7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek – członek komisji,

po zapoznaniu się z autoreferatem Kandydata, cyklem 16 powiązanych tematycznie publikacji pod wspólnym tytułem „Charakteryzacja struktur półprzewodnikowych z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wglębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych” jako osiągnięciem naukowym, wykazem opublikowanych prac naukowych, pozostałym dorobkiem naukowym, z recenzjami i opiniami członków Komisji, przeprowadziła głosowanie jawne nad poparciem wniosku o nadanie doktorowi Pawłowi Piotrowi Michałowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie *nauk inżynieryjno-technicznych* w dyscyplinie *inżynieria materiałowa*.

W głosowaniu jawnym oddano 7 głosów, w tym 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

W związku z wynikiem głosowania Komisja jednomyślnie **rekomenduje** Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej **nadanie doktorowi Pawłowi Piotrowi Michałowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa**, uznając spełnienie przesłanek ustawowych warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego.

UZASADNIENIE

Podstawą oceny dorobku naukowego i pozostałych dokonań Habilitanta są w szczególności:

- a) osiągnięcie naukowe zatytułowane „Charakteryzacja struktur półprzewodnikowych z nanometrową i subnanometrową rozdzielczością wglębną przy użyciu metody Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych”, w postaci cyklu 16 powiązanych tematycznie

artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z bazy JCR (*Journal Citation Reports*);

- b) wykaz innych publikacji i prac naukowych z uwzględnieniem własnych dokonań naukowych, w tym:
- współautorstwo 25 innych (nie zaliczonych do osiągnięcia habilitacyjnego) artykułów naukowych znajdujących się w bazie JCR (w tym 19 po doktoracie),
 - współautorstwo 17 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych i krajowych (w tym 14 po doktoracie);
- c) inne wskaźniki istotnej aktywności naukowej, w tym:
- kierownictwo lub aktywne uczestnictwo w realizacji 7 projektów badawczych finansowanych przez NCBR, MNiSW i KE, w tym kierowanie 2 projektami,
 - wysokie wskaźniki bibliometryczne, które na dzień wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wynosiły:
 - wg bazy *Web of Science* $h = 7$ (bez autocytowań Habilitanta), całkowita liczba cytowań 210 (bez autocytowań),
 - wg bazy *Scopus* $h = 7$ (bez autocytowań), całkowita liczba cytowań 224 (bez autocytowań),
 - opracowanie 23 recenzji artykułów naukowych, w tym w czasopismach indeksowanych w bazie JCR;
 - sprawowanie opieki nad studentami podczas realizacji prac dyplomowych oraz podczas odbywania praktyk dyplomowych;
- d) informacje o zatrudnieniu i odbytych stażach w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
- e) oświadczenia współautorów dotyczące ich wkładu w przygotowanie osiągnięcia naukowego, o którym mowa w pkt a);
- f) sporządzone w toku postępowania habilitacyjnego recenzje, o których mowa w art. 221 ust. 8 Ustawy.

Dorobek naukowy Habilitanta został oceniony przez czterech powołanych recenzentów. Wszystkie recenzje oraz opinie pozostałych członków Komisji mają jednoznacznie pozytywne konkluzje i zawierają wniosek końcowy o zarekomendowaniu Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa PW nadania drowi Pawłowi Piotrowi Michałowskiemu stopnia doktora habilitowanego.

§ 2

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

przewodniczący Komisji Habilitacyjnej



prof. dr hab. Michał Żelechower